

セラミックス材料の蛍光X線分析—応用編— 正誤表

ページ	行	誤	正
21	表2.9	A_2O_3	Al_2O_3
38	左段 9～11	6)波高分析(PHA)の・・・行う	5)と重複の為削除
142	左段 4	現在印刷中である.	2003年5月に発行となった.
	左段 6	2003年6月	2004年度
143	右段28	2003年10月	2004年度
152	右段 4	JIS R 2212	JIS R 2216またはISO 12677
153	左段 3～ 4	JIS R 2212	JIS R 2216
	左段21	JIS R 2212	JIS R 2216またはISO 12677
154	左段19	JIS R 2212	JIS R 2216またはISO 12677
	右段 9	JIS R 2212	JIS R 2216またはISO 12677
155	左段16	JIS R 2212	JIS R 2216またはISO 12677
	右段10	改正JIS R 2212	ISO 12677あるいは改正JIS R 2216 (2004年度発行予定)
	右段24	JIS R 2212	JIS R 2216
156	左段14	改正JIS R 2212	ISO 12677あるいは改正JIS R 2216 (2004年度発行予定)
	右段 6	改正JIS R 2212	ISO 12677あるいは改正JIS R 2216 (2004年度発行予定)
159	左段18～19	2003年	2004年